(11)Publication number:

08-311067

(43) Date of publication of application: 26.11.1996

(51)Int.CI.

CO7D471/10 A61K 31/445 A61K 31/47 CO7D491/113 CO7D498/10

(21)Application number : 08-120277

(71)Applicant: ADIR

(22)Date of filing:

15.05.1996

(72)Inventor: GUILLONNEAU CLAUDE

CHARTON YVES REGNIER GILBERT CANET EMMANUEL LONCHAMPT MICHEL

(30)Priority

Priority number : 95 9505833

Priority date: 17.05.1995

Priority country: FR

(54) NEW HETEROCYCLIC SPIRO COMPOUND, ITS PRODUCTION AND PHARMACEUTICAL COMPOSITION **CONTAINING THE SME**

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain the subject new compound having 5-lipoxygenase inhibitory activity and useful in the treatment of any pathology involving modifications of leukotriene metabolism, e.g. eczema, psoriasis.

SOLUTION: This new heterocyclic spiro compound is shown by formula I (Ar is a halogen, 1-5C alkyl, 1-5C alkoxy, trifluoromethyl, an optionally phenyl- substituted monocyclic or bicyclic aromatic hydrocarbon group or the like; R is H or hydroxyl; R' is H, a straight- or branched-chain 1-5C alkyl, phenyl or the like; A is a single bond, carbonyl or the like; ring Het is a five-membered heterocycle containing 1 to 4 heteroatoms selected from O, N and S), e.g. $(R, S)-8-\{2-phenyl-2-[4-(quinol-2-ylmethoxy)phenyl]$ ethyl]-3,8-diaza-1-oxa-2-oxo spiro[4,5]decane. The compound of formula I is obtained, for example, by reaction of a compound of formula II (A' is a single bond or the like; R" is H or a 1-4C alkyl) with a compound of formula III (X is a halogen).

 $A r = CH_{r} - X$

II

Page 1 of 2

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

29.10.2002

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision

of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-311067

(43)公開日 平成8年(1996)11月26日

(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	庁内整理番号	FI			技術表示箇所
C 0 7 D 471/10	1 0 1		C 0 7 D 47	1/10	1 0 1	
A 6 1 K 31/445	AED		A 6 1 K 3	1/445	AED	
31/47	ADA		3:	1/47	ADA	
C 0 7 D 491/113		9271 - 4 C	C 0 7 D 49	1/113		
498/10			498	B /10	I	A
			審査請求	未請求	請求項の数11	OL (全 21 頁)
(21)出願番号	特願平8-120277		(71)出願人	5900035	59	
				アディー	ール エ コンバ	Y=-
(22)出願日	平成8年(1996)5	月15日		フランス	ス国クールペポリ	フ セデックス,リ
				ュカリ	レル エベル, 1	l
(31)優先権主張番号	95 05833		(72)発明者	クロー	ド・ギロンノー	
(32)優先日	1995年5月17日			フラン	ス国、92140 ク	ラマール、リュ・
(33)優先権主張国	フランス (FR)			デ・ベル	レジェ、21	
			(72)発明者	イヴ・ミ	シャルトン	
				フランス	ス国、92330 ソ	、リュ・レオン・
				プリュル	4、10	
			(74)代理人	弁理士	津国 肇 (タ	12名)
						最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 新規な複素環式スピロ化合物、それらの製造方法およびそれらを含有する医薬組成物

(57)【要約】

【課題】 5-リポキシゲナーゼ阻害活性を有し、した がってロイコトリエンの作用に起因する湿疹、乾せんの 治療に効果をあらわす化合物、その製法及びそれを含有 する医薬組成物を提供する。

【解決手段】 式(I):

【化61】

〔式中、Arは、置換または非置換の、単環または二環 式の、芳香族炭化水素基あるいは複素環式基を表し; R は、水素またはヒドロキシル基を、R′は、水素、C1 ルキレンなどを表し;ピペリジン環とスピロ結合してい る環は、酸素、窒素などを有する5員の複素環(この環

~C5 アルキル、フェニルなどを表すか、RとR'が、 それらが結合している炭素原子と一緒になってカルボニ ル基を表し;Aは、単結合、カルポニル、C1~C5ア

は、オキソ、チオキソなどで置換されでではますがある。 Wigner Wilder William Wil

ある〕で示される化合物、その製法及びそれを含む医薬 組成物。

【特許請求の範囲】

÷

*【化1】

式 I: 【請求項1】

$$\begin{array}{c} R \\ \hline \\ A_1CH_2O \end{array} \begin{array}{c} R \\ \hline \\ R' \end{array}$$

$$\begin{array}{c} R \\ \hline \\ R' \end{array}$$

$$\begin{array}{c} (I) \\ \end{array}$$

〔式中、Arは、

a) ハロゲン原子、 (C₁ ~ C₅)アルキル、 (C₁ ~ C 選択される 1 個以上の置換基によって置換されていても よい単環式または二環式芳香族炭化水素基、あるいは

b) 酸素、窒素および硫黄から選択されるヘテロ原子1 ~3個を含み、ハロゲン原子、オキソ、 (C1 ~C5)ア ルキル、(C1 ~ C5)アルコキシ、トリフルオロメチル およびフェニルから選択される1個以上の置換基によっ て置換されていてもよい単環式または二環式複素環式基 を表し、

Rは水素原子またはヒドロキシル基を表し、

R′は、水素原子を表すか、または直鎖もしくは分岐鎖 (C1 ~ C5)アルキル、フェニル、フェニルー (C1 ~ C5)アルキル、(C3 ~ C8)シクロアルキルおよび(C 3 ~ C₈)シクロアルキルー (C₁ ~ C₅)アルキルから選 択される基(ここで、これらの基は、非置換であるか、 ハロゲン原子、 (C₁ ~ C₅)アルキル、 (C₁ ~ C₅)ア ルコキシおよびトリフルオロメチルから選択される1個 以上の置換基によって置換されている)を表し、あるい は、

RとR′が、それらが結合した炭素原子とともに、カル ボニル基を表し、

Aは、単結合を表すか、あるいはカルポニル基、または 炭素原子1~5個を有する炭化水素直鎖(ここで、これ は、酸素原子を含んでもよく、および/または、ハロゲ ン原子、 (C1 ~C5)アルキル、 (C1 ~C5)アルコキ シ、ヒドロキシルおよびオキソから選択される1個また は2個の置換基によって置換されていてもよい)を表 し、

[化2]

は、酸素、窒素および硫黄から選択されるヘテロ原子1 ~4個を含む5員の複素環(ここで、これは、非置換で あるか、 $(C_1 \sim C_5)$ アルキル、 $(C_1 \sim C_5)$ アルコキ シ、ヒドロキシル、オキソ、メルカプト、アミノ、チオ キソ、フェネチル、アミノー (C₁ ~C₅)アルキル、 (C₁ ~C₅)アルキルアミノー (C₁ ~C₅)アルキルお よびジ(C1~C5)アルキルアミノー(C1~C5)アル

キルから選択される1個または2個の置換基によって置 換されている)を表す〕で示される複素環式スピロ化合 s)アルコキシ、トリフルオロメチルおよびフェニルから 10 物、あるいは、存在する場合には、対応するエナンチオ マーまたはジアステレオマー、あるいは適当な酸との生 理学的に許容可能なそれらの塩。

2

【請求項2】 (R, S) -8-{2-フェニル)-2 - 〔4- (キノル-2-イルメトキシ) フェニル〕 エチ ル 3, 8-ジアザー1-オキサー2-オキソスピロ 〔4. 5〕 デカンまたはその塩酸塩である請求項1記載 の化合物。

【請求項3】 ェニル) -2- (4-(キノル-2-イルメトキシ) フ ェニル〕エチル} -3,8-ジアザ-1-オキサ-2-オキソスピロ〔4.5〕デカンまたはその二塩酸塩であ る請求項1記載の化合物。

【請求項4】 ル) - 〔4-(キノル-2-イルメトキシ) -フェニ ル〕メチル 3,8-ジアザ-1-オキサ-2-オキ ソスピロ〔4. 5〕デカンまたはその二塩酸塩である請 求項1記載の化合物。

(R, S) -8- {フェニルー [4-【請求項5】 (キノル-2-イルメトキシ) フェニル] メチル} -30 3, 8 - ジアザー1 - オキサー2 - オキソスピロ〔4. 5〕デカンである請求項1記載の化合物。

【請求項6】 (R, S) -8-{3-フェニル-2-〔4-(キノル-2-イルメトキシ)フェニル〕プロピ ル 3,8-ジアザー1-オキサー2-オキソスピロ 〔4.5〕デカンである請求項1記載の化合物。

【請求項7】 (R, S) -8-{4-フェニル-2-〔4-(キノル-2-イルメトキシ)フェニル〕プチ ル 3,8-ジアザー1-オキサー2-オキソスピロ 〔4.5〕デカンである請求項1記載の化合物。

【請求項8】 (R, S) -8-{3-(4-クロロフ ェニル) -2- (4- (キノル-2-イルメトキシ) フ ェニル〕プロピル}ー3,8ージアザー1ーオキサー2 - オキソスピロ〔4. 5〕 デカンまたはその塩酸塩であ る請求項1記載の化合物。

【請求項9】 請求項1記載の化合物の製造方法であっ て、A) 式II:

[化3]

$$\begin{array}{c} R \\ R'' \\ HO \end{array} \begin{array}{c} R'' \\ R' \\ R' \end{array} \begin{array}{c} R'' \\ H \end{array} \begin{array}{c} (II) \\ H \end{array}$$

(式中、R、R' および 【化4】

Het

は、請求項1に定義したとおりであり、

A'は、単結合を表すか、あるいは炭素原子1~4個を有する炭化水素直鎖(ここで、これは、酸素原子を含んでもよく、および/または、ハロゲン原子、(C₁~C₅)アルコキシ、ヒドロキシルお*

*よびオキソから選択される1個以上の置換基によって置換されていてもよい)を表し、

4

R"は、水素原子または直鎖状もしくは分岐鎖状(C₁ ~C₄)アルキル基を表す)の化合物を、式III:

10 A $r - CH_2 - X$ (III)

(式中、Arは、請求項1に定義したとおりであり、 Xはハロゲン原子を表す)の化合物と反応させて、式I a:

【化5】

$$ArCH_{2}O \longrightarrow \begin{matrix} R \\ \\ R' \end{matrix} \qquad \begin{matrix} R'' \\ \\ R' \end{matrix} \qquad \begin{matrix} R'' \\ \\ H \end{matrix} \qquad \begin{matrix} Het \\ \end{matrix} \qquad \begin{matrix} Ia)$$

(式中、Ar、R、R'、A'、R" および

[化6]

Het]

※(式中、 【化8】

Het

は上記のとおりである)の化合物を得るか、あるいは、

B) 式IV:

【化7】

は上記のとおりである)の化合物を、

a) 式V:

【化9】

Het
$$(V)$$

$$\begin{array}{c}
30 \\
\times \\
R'
\end{array}$$

ArCH₂O

$$\begin{array}{c}
R' \\
R'
\end{array}$$
 (V)

(式中、Ar、R、R′、A′およびR″は上記のとお りであり、

X′はハロゲン原子またはトシルオキシもしくはメシル オキシ基を表す)の化合物と反応させて、上記式 I a の★40

★化合物を得るか、または、

b) 式IVの化合物を、式VI:

【化10】

$$ArCH_{O} \longrightarrow \begin{matrix} R \\ \\ \\ \\ R' \end{matrix} \longrightarrow \begin{matrix} R' \\ \\ \\ \\ \\ \end{matrix}$$
 (VI)

(式中、Ar、R、R'、A'およびR"は上記のとおりである)の化合物と、還元剤の存在において反応させて、上記式 I a の化合物を得るか、または、

c)式IVの化合物を、式VII:

【化11】

(式中、Ar、R、R′およびA′は上記のとおりであり、

*応させて、式 I b: 【化 1 2】

Yは-COOHまたは-COClを表す)の化合物と反*

$$ArCH_{2}O \longrightarrow \begin{matrix} R \\ -C \\ R' \end{matrix} - \begin{matrix} C \\ -N \end{matrix} - \begin{matrix} N \end{matrix}$$

$$(Ib)$$

×

(式中、Ar、R、R'、A'および 【化13】

は上記のとおりである)の化合物を得るか、または、

d) 式IVの化合物を、式VIII:

【化14】

$$A_1CH_2O \longrightarrow C \longrightarrow CH_2 \qquad (VIII)$$

6

(式中、ArおよびR'は上記のとおりである)の化合物と反応させて、式Ic:

20 【化15】

$$\sim$$
 OH \sim CH₂O \sim Het \sim (Ic)

(式中、Ar、R' および 【化16】

は上記のとおりである)の化合物を得ることを特徴とする製造方法。

【請求項10】 活性成分として、請求項1~8のいずれか1項記載の化合物を、1種以上の適切な医薬賦形剤とともに含む医薬組成物。

【請求項11】 ロイコトリエン代謝の変化を伴う疾病★

★の治療に用いられる、請求項10記載の医薬組成物。

【発明の詳細な説明】

【発明の属する技術分野】本発明は、新規な複素環式スピロ化合物、それらの製造方法およびそれらを含有する 医薬組成物に関する。

[0002]

[0001]

【発明が解決しようとする課題及び課題を解決するための手段】本発明は、特に、式 I:

[0003]

【化17】

【0004】〔式中、Arは、

a) ハロゲン原子、(C1 ~C5)アルキル、(C1 ~C5)アルコキシ、トリフルオロメチルおよびフェニルから選択される1個以上の置換基によって置換されていてもよい単環式または二環式芳香族炭化水素基、あるいはb)酸素、窒素および硫黄から選択されるヘテロ原子1~3個を含み、ハロゲン原子、オキソ、(C1 ~C5)ア

およびフェニルから選択される 1 個以上の置換基によって置換されていてもよい単環式または二環式複素環式基を表し、R は水素原子またはヒドロキシル基を表し、R'は、水素原子を表すか、または直鎖もしくは分岐鎖 $(C_1 \sim C_5)$ アルキル、フェニル、フェニルー($C_1 \sim C_5$)アルキル、($C_3 \sim C_8$)シクロアルキルおよび($C_3 \sim C_8$)シクロアルキルから選

ルキル、(C1~C5)アルコキシ、Plant provide by Sughrue Mion 択とれお生/www.cuenrueのかの基は、非置換であるか、

ハロゲン原子、 (C1 ~C5)アルキル、 (C1 ~C5)アルコキシおよびトリフルオロメチルから選択される1個以上の置換基によって置換されている)を表し、あるいは、RとR'が、それらが結合した炭素原子とともに、カルボニル基を表し、Aは、単結合を表すか、あるいはカルボニル基、または炭素原子1~5個を有する炭化水素直鎖(ここで、これは、酸素原子を含んでもよく、および/または、ハロゲン原子、 (C1 ~C5)アルキル、 (C1 ~C5)アルコキシ、ヒドロキシルおよびオキソから選択される1個または2個の置換基によって置換され 10 ていてもよい)を表し、

[0005]

【化18】



【0006】は、酸素、窒素および硫黄から選択される $^{\circ}$ へテロ原子 $^{\circ}$ 1~4個を含む 5 員の複素環(ここで、これは、非置換であるか、($^{\circ}$ C₁ ~ $^{\circ}$ C₅)アルキル、($^{\circ}$ C₁ ~ $^{\circ}$ C₅)アルコキシ、ヒドロキシル、オキソ、メルカプト、アミノ、チオキソ、フェネチル、アミノー($^{\circ}$ C₁ ~ $^{\circ}$ C₅)アルキル、($^{\circ}$ C₁ ~ $^{\circ}$ C₅)アルキルおよびジ($^{\circ}$ C₁ ~ $^{\circ}$ C₅)アルキルから選択される 1 個または 2 個の置換基によって置換されている)を表す〕で示される複素環式スピロ化合物に関する。

【0007】式Iのいくつかの化合物は、1個以上の不 斉原子を含み、したがって、エナンチオマーまたはジア ステレオ異性体の形態にあることができ、これらの形態 も同様に本発明の一部を構成する。

【0008】同様に、1個以上のアミン官能基を含む式 Iの化合物を、医薬的に許容可能な酸、例えば塩酸およ びフマル酸との付加塩に転換することができる。これら* *の塩それ自体を本発明に含める。

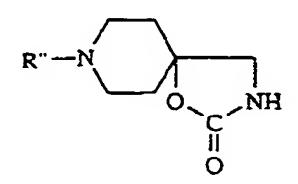
[0009]

【従来の技術】本発明にもっとも近い従来技術は、米国特許第3,399,192号中に式:

8

[0010]

【化19】



【0011】〔式中、R″は、とりわけフェニルアルキル基(ここで、フェニル部分は置換されていてよいが、本願式Iに示した基ArCH2O-によっては置換されておらず、アルキル部分は酸素原子またはヒドロキシル基を含んでもよい)を表す〕で示されるスピロ〔4.5〕デカン化合物として記載されている。

【0012】前記スピロ〔4.5〕デカン化合物は、い20 くつかのケミカルメディエーター(炎症媒介物質)、例えばセロトニン、ヒスタミンおよびプラジキニンの拮抗物質である。

【0013】本発明の化合物は、それらの化学構造、ならびにそれらの薬理的活性および酵素5-リポキシゲナーゼに対するそれらの阻害作用の結果である治療的活性の両方において、上記のスピロ〔4.5〕デカン化合物とは異なる。

【0014】本発明はまた、式 I の化合物の製造方法であって、

30 A) 式II:

[0015]

【化20】

$$\begin{array}{c} R \\ C \\ R \end{array}$$

$$\begin{array}{c} R'' \\ R' \end{array}$$

$$\begin{array}{c} R'' \\ Het \end{array}$$

$$\begin{array}{c} (II) \\ \end{array}$$

- 【0016】 (式中、R、R′および

[0017]

【化21】

Het

【0018】は上記のとおりであり、A'は、単結合を表すか、あるいは炭素原子 $1\sim4$ 個を有する炭化水素直鎖(ここで、これは、酸素原子を含んでもよく、および/または、 Λ 口ゲン原子、($C_1\sim C_5$)アルキル、($C_1\sim C_5$)アルコキシ、ヒドロキシルおよびオキソから選

択される1以上の置換基によって置換されていてもよ40 い)を表し、R'' は、水素原子または直鎖状もしくは分岐鎖状($C_1 \sim C_4$)アルキル基を表す)の化合物を、式III:

 $Ar-CH_2-X$ (III)

(式中、Arは上記のとおりであり、Xはハロゲン原子、例えば塩素または臭素原子を表す)の化合物と反応させて、式 Ia:

[0019]

[化22]

Patent provided by Sughrue Mion, PLLC - http://www.sughrue.com

9

$$R = R''$$

ArCH₂O

 $R = R''$
 R''
 R''

【0020】(式中、Ar、R、R'、A'、R"およ

* [0024] [0025]

T

[0021]

【化25】

【化23】

10

【0022】は上記のとおりである)の化合物を得る か、あるいは、

【0026】は上記のとおりである)の化合物を、

(V)

(式中、

B) 式IV:

a) 式V:

[0023]

[0027]

【化26】

【化24】

* 20

【0028】(式中、Ar、R、R'、A'およびR" は上記のとおりであり、X′はハロゲン原子、例えば臭 素もしくは塩素原子またはトシルオキシもしくはメシル オキシ基を表す)の化合物と反応させて、上記式 I a の※

※化合物を得るか、または、 b) 式IVの化合物を、式VI: [0029] 【化27】

(VI)

【0030】(式中、Ar、R、R'、A'およびR" は上記のとおりである)の化合物と、還元剤、例えば水 素化ホウ素の存在において反応させて、上記式Iaの化 合物を得るか、または、

★c)式IVの化合物を、式VII: [0031]

【化28】

(VII)

【0032】 (式中、Ar、R、R、R、およびA、は上記 のとおりであり、Yは-COOHまたは-COC1を表 す)の化合物と反応させて、式 I b:

[0033] 【化29】

Patent provided by Sughrue Mion, PLLC - http://www.sughrue.com

$$\begin{array}{c} 11 \\ \\ R \\ \\ R \\ \end{array}$$

【0034】(式中、Ar、R、R'、A'および

[0035]

【化30】

【0036】は上記のとおりである)の化合物を得る か、あるいは、

d) 式IVの化合物を、式VIII:

[0037]

10

【0038】(式中、ArおよびR′は上記のとおりで ある)の化合物と反応させて、式 I c:

[0039]

*【化31】

【化32】

$$ArCH_{2}O \longrightarrow \begin{matrix} OH \\ C \\ R' \end{matrix} \qquad \qquad Het \qquad (Ic)$$

【0040】 (式中、Ar、R' および

[0041]

【化33】

【0042】は上記のとおりである)の化合物を得るこ とを特徴とする、製造方法に関する。

【0043】式Ia、IbおよびIcの化合物の全体が 式Iの一連の化合物を形成する。

【0044】式IIの化合物と式IIIの化合物は、溶媒、 例えばメチルエチルケトン、ジメチルホルムアミドまた はアセトニトリル中、50~100℃で、反応中に形成 する水素酸の受容体の存在において反応させることが特 に有利である。

【0045】水素酸受容体としては、例えば、アルカリ 金属の炭酸塩、例えば炭酸カリウムを、アルカリ金属ヨ ウ化物またはトリエチルアミンの存在において使用する ことができる。

【0046】式IVの化合物と式Vの化合物との反応は、 溶媒、例えばアセトン、アセトニトリルまたはジメチル ホルムアミド中、50~120℃で、反応中に形成する 水素酸の受容体の存在において実施することが有利であ る。受容体としては、例えば、過剰量の式IVの化合物、 ジメチルアミノピリジンまたはトリエチルアミンを使用 することができる。

【0047】式IVの化合物と式VIの化合物との反応は、 非プロトン性溶媒、例えば塩化メチレンまたはテトラヒ ドロフラン中、還元剤、例えばナトリウムトリアセトキ ことができる。

【0048】また、式IVの化合物と式VIの化合物とは、 芳香族溶媒、例えばトルエン中、酸触媒、例えば4-メ チルフェニルスルホン酸の存在において縮合させること が可能である。中間体として形成するエナミンは、化学 的還元剤、例えばナトリウムシアノボロヒドリドを用い て還元するか、または低沸点アルコール、例えばエタノ ール中、触媒、例えばパラジウム担持炭素またはラネー ニッケルの存在において水素化するかのいずれかによ *30* り、還元することができる。

【0049】式IVの化合物と式VII の化合物との反応 は、次のいずれかのように実施する。

【0050】YがCOOHを表す場合には、例えばジメ **チルホルムアミド中のジシクロヘキシルカルボジイミド** のようなカップリング剤か、または1-プロピルホスホ ン酸の環式無水物の存在において、H. Wissmann および H. J. Kleiner の方法 (Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 19 (1980) No. 2, p. 133) にしたがって実施する。

【0051】YがCOClを表す場合、トリエチルアミ 40 ンまたはジメチルアミノピリジンのような水素酸受容体 の存在において、エーテル、テトラヒドロフラン、塩化 メチレンまたはジメチルホルムアミドのような非プロト ン性溶媒中またはピリジンのような塩基性溶媒中で実施 する。

【0052】式IVの化合物と式VIIIの化合物との反応 は、低沸点溶媒、例えばメタノールまたはエタノール 中、40~100℃で、場合によっては三フッ化ホウ素 のようなルイス酸の存在において実施することが有利で ある。

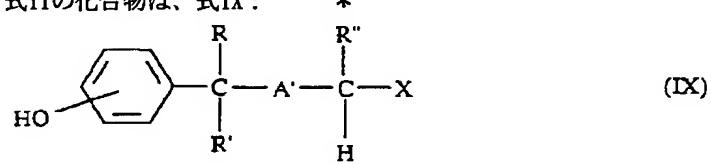
シボロヒドリドの存在において1 f^{Pateut} grevite実施をspruestion, Pt-O-5ttg://w使用均均低発原料は、公知の生成物である

14

か、通例の方法によって公知の化合物から出発して製造される生成物である。

* [0055] 【化34】

【0054】したがって、式IIの化合物は、式IX:



【0056】(式中、R、R'、R"およびXは上記のとおりである)の化合物を、上記式IVの化合物と、極性の非プロトン性溶媒、例えばアセトニトリルまたはメチルエチルケトン中、水素酸受容体(式IVの化合物の過剰、またはアルカリ金属炭酸塩であってもよい)の存在※

※において反応させることにより得るか、あるいは、式 10 X:

[0057]

【化35】

$$QO \longrightarrow \begin{bmatrix} R & R'' \\ C & A' - C \\ R' & H \end{bmatrix}$$
(X)

【0058】 (式中、R、R'、R"、A'および 【0059】

[作36]



【0060】は上記のとおりであり、Qは、不安定な保護基、例えばメチルまたはペンジル基である)の化合物を脱保護することにより、得ることができる。

【0061】脱保護は、非プロトン性溶媒、例えば塩化メチレン中、ルイス酸、例えば三臭化ホウ素の存在において実施することができる。

【0062】Qがベンジル基である場合、脱保護はまた、低沸点アルコール、例えばエタノール中、水素化触媒、例えばパラジウム担持炭素または水酸化パラジウム

担持炭素の存在における水素化によって実施することも 20 できる。

【0063】式IIIの化合物は、文献に記載され、一般に市販されている公知の生成物である。

【0064】例として記載した化合物の合成に使用した式IVの化合物は、文献に記載され、以下の表に示した方法によって製造した。

[0065]

【化37】

[0066]

【表1】

30

В	D	E	F	物理的性質	製造方法
CH ₂	N-H	C=0	0	M.p.(K): 202°C	G. REGNIER et al. Chimic Thérapeutique (1969) (3), 185-194
—сн- Сн ₃	N-H	C=0	0	M.p.(cap): 245-246°C	I MAILLADD/ Chi-i-
0	CH ₂	CH ₂	0	·	対応の8-ペンジル化化合物の 脱ペンジル化
CH ₂	0	C=0	NH	塩酸塩 M.p. _(cap) : 217-218°C	対応の8-ベンジル化化合物の 脱ベンジル化 M.p. _(cap) : 168-170°C
CH ₂	N (CH3)2	C=0	0	塩酸塩 M.p. _(cap) : 246-247°C	対応の8-ベンジル化化合物の 脱ベンジル化 M.p.(K): 153°C
CH ₂	N-CH ₃	C=O	0	塩酸塩 M.p. _(cap) : 260°C	対応の8-ベンジル化化合物の 脱ペンジル化 M.p. _(cap) : 130°C
CH ₂	N-C₂H5	C=0	0	塩酸塩 M.p. _(cap) : 230°C	対応の8-ペンジル化化合物の 脱ペンジル化 M.p. _(K) : 95°C
CH ₂	N-(CH ₂) ₂ - N(CH ₃) ₂	C=O	0	二塩酸塩 M.p. _(cap) : 250°C(分解)	対応の8-ベンジル化化合物の 脱ベンジル化 M.p. _(cap) : 101°C
CH ₂	C=O	NH	C=O	М.р. _(К) : 245°С	対応の8-ペンジル化化合物の 脱ペンジル化 M.p. _(K) : 187°C
СН ₂	C=O	NH	СН₂	塩酸塩 M.p. _(cap) : 250℃ (分解)	対応の8-ペンジル化化合物の脱ペンジル化 M.p.(cap): 152°C G. CIGNARELLA S. VILLA J. Heterocyclic Chemistry (1993), Vol. 30, N° 5, 1357.
С Н 2	NH	C=S	O	M.p. _(K) : 241°C	対応の8-トリチル化化合物の 脱トリチル化 M.p.(cap): 248-250°C

【0067】式Vの化合物は、式XI:

30*【化38】

[0068]

$$\begin{array}{c} & & * \\ & &$$

【0069】(式中、Ar、R、R'、A'およびR" は上記のとおりである)の化合物を、J. Hooz らの方法 (Can. J. Chem. 46, 86-87 (1968)) またはSchaeffer らの方法 (Org. Synth. coll. Vol. V, 249)にしたがっ 40 【0070】式XIの化合物そのものは、式XII: て、СС14 の存在またはアセトニトリル中臭素の存在 において、塩化チオニルもしくは五塩化リンのようなハ ロゲン化試薬と、またはトリフェニルホスフィンと反応※

※させるか、あるいは、塩基性溶媒、例えばピリジン中、 5~25℃で、スルホン酸ハロゲン化物、例えば塩化ト シルと反応させることによって得られた。

[0071]

【化39】

$$\begin{array}{c|c}
R & R'' \\
\hline
C - A' - C - OH
\end{array}$$
(XII)

【0072】 (式中、R、R′、A′およびR″は上記 応させることによって得られる。 のとおりである)の化合物を、上記知Tiproyiee合物を映ruestion、Plan fitts://www.sughthacterist、低分子量のアミド類ま

たはケトン類、例えばジメチルホルムアミドまたはメチルエチルケトン中、炭酸カリウムのようなアルカリ金属炭酸塩、またはトリエチルアミンのような有機塩基の存在において、10~70℃で実施することができるか、あるいは、塩化メチレン中、水、炭酸カリウムのようなアルカリ金属炭酸塩、およびAdogene (登録商標)のような第四級アンモニウムハロゲン化物の存在において、*

$$ArCH_2O \longrightarrow \begin{matrix} R & H \\ C & -C = C \end{matrix}$$

【0076】(式中、ArおよびR'は上記のとおりである)の化合物は、ルイス酸の存在において、上記式VIIIの化合物を、E. J. Corey およびM. Chaykovsky によって記載された方法(J. Am. Chem. Soc. 87, 6, (1965))にしたがって異性化することによって得られた。

【0077】式VIIIの化合物そのものは、式XIII:

[0078]

【化41】

【0079】(式中、ArおよびR'は上記のとおりである)の化合物を、E. J. Corey およびM. Chaykovskyによって記載された方法(J. Am. Chem. Soc. 87, 6, (1965))にしたがって、ジメチルスルホキシド中、水素化ナトリウムの存在において、ヨウ化トリメチルスルホニウムまたはヨウ化トリメチルスルホキソニウムと反応 30 させることによって得られる。

【0080】式XIIIの化合物は、式XIV:

[0081]

【化42】

【0082】(式中、R'は上記のとおりである)の化合物(R'の意味により、市販されているものか、文献 40 に記載されているもののいずれかである)を、極性の非プロトン性溶媒、例えばジメチルホルムアミド中、水素酸受容体、例えば炭酸カリウムの存在において、上記式III の化合物と反応させることによって得られる。

【0083】式VIb:

[0084]

【化43】

*10~40℃で実施することができる。

【0074】前述の化合物を合成するのに使用することができる式VIの化合物に関しては、以下の例で示される。式VIa:

18

[0075]

【化40】

$$A_{J}CH_{2}O = \begin{pmatrix} R'_{1} \\ -C \\ -C \\ -C \end{pmatrix}$$
(VIb)

【0085】〔式中、Arは上記のとおりであり、R'1は、水素原子を表すか、またはフェニルー(C1~C3~C3)シクロアルキルおよび(C3~C3)シクロアルキルー(C1~C5)アルキルから選択される基(ここで、これらの基は、非置換であるか、ハロゲン原子、(C1~C5)アルキル、(C1~C5)アルコキシおよびトリフルオロメチルから選択される1個以上の置換基によって置換されている)〕で表される化合物は、式XV:

[0086]

【化44】

$$ArCH_{2}O \longrightarrow H$$

$$R_{1}$$

$$C \longrightarrow COOAlk$$

$$(XV)$$

【0087】(式中、ArおよびR'1 は上記のとおりであり、 $Alkは(C_1 \sim C_5)$ アルキル基を表す)の化合物を、MurakiおよびMukaiyamaの方法(Chem. Lett. (1975), 215)にしたがって、水素化ジイソプチルアルミニウムと反応させることによって得られる。

【0088】式XVの化合物のうち、R'1 が水素を表す もの、すなわち式XVa:

[0089]

【化45】

【0090】 (式中、ArおよびAlkは上記のとおりである) に相当するものは、式XVI:

[0091]

[化46]

Patent provided by Sughrue Mion, PLLC - http://www.sughrue.com

【0092】(式中、Alkは上記のとおりである)の化合物(公知の生成物である)を、極性の非プロトン性溶媒、例えばジメチルホルムアミド中、水素酸受容体、例えば炭酸カリウムの存在において、上記式III の化合物と反応させることによって得られた。

【0093】R'1 が水素を表さない式XVの化合物、すなわち式XVb:

[0094]

【化47】

【0095】(式中、ArおよびAlkは上記のとおりであり、R"1は、水素を除き、R'1と同じ意味である)に相当するものは、上記式XVaの化合物を、適切な溶媒、例えばトルエン中、強塩基、例えばナトリウムアミドの存在において、式XVII:

[0096]

【化48】

$$R''_1-X$$
 (XVII)

【0097】(式中、R"1 およびXは上記のとおりである)のハロゲン化物と反応させることによって得られる。

【0098】式VII の化合物は、式XVIII:

[0099]

【化49】

【0100】(式中、Ar、R、R、R、A、およびAlkは上記のとおりである)の化合物を、アルカリ金属水酸化物、例えば水酸化ナトリウムによって加水分解して、式VII a:

[0101]

【化50】

【0102】(式中、Ar、R、R、およびA、は上記 ンA4(LTA4)に転換される。LTA4は、酵素的のとおりである)の化合物を得て、この化合物を、カル 水和によってロイコトリエンB4に転換されるか、またボン酸を酸ハロゲン化物に転換するだめの遺跡が試験phrueがionは呼かが更少がでいると思わせいで、ロイコトリエンC4に転換

例えば塩化チオニルまたは五塩化リンで処理して、式VI I b:

20

[0103]

【化51】

$$ArCH_{2}O \longrightarrow \begin{matrix} R \\ C \\ R' \end{matrix}$$
(VIIb)

0 【0104】(式中、Ar、R、R、R、およびA、は上記 のとおりである)の化合物を得ることによって合成し た。

【0105】式VII aおよびVII bの化合物は式VII の一連の化合物を形成する。

【0106】式XVIII の化合物そのものは、式XIX:

[0107]

【化52】

HO
$$\stackrel{R}{\longrightarrow}$$
 COOAlk (XIX)

【0108】(式中、R、R′、A′およびAlkは上記のとおりである)の化合物を、極性の非プロトン性溶媒、例えばジメチルホルムアミド中、水素酸受容体、例えば炭酸カリウムの存在において、上記式III の化合物と反応させることによって合成した。

【0109】このようにして得られる式 I の化合物は、シリカ(Amicon 35~70μ)上、酢酸エチル、または 30 塩化メチレンとメタノールとの混合物を溶離剤として用いるフラッシュクロマトグラフィーによるか、または塩の形成およびその結晶化のいずれかによって精製することができる。

【0110】式Iのいくつかの化合物は、生理学的に許容可能な塩を形成し、それらの塩は、それ自体、本発明に包含される。

【0111】本発明の化合物は、貴重な薬理的および治療的性質を有している。

【0112】特に、これらの化合物は、酵素5-リポキ40 シゲナーゼに対してインビトロおよびエクスビボ (ex v ivo:半ビボ) のいずれでも阻害活性を有することが示された。

【0113】5-リポキシゲナーゼは、ロイコトリエンの合成に通じるアラキドン酸代謝の第一段階に用いられる酵素である。第一段階の結果、5-ヒドロペルオキシエイコサテトラエン酸(5(S)-HPETE)が合成され、これが、不安定なエポキシドであるロイコトリエンA4(LTA4)に転換される。LTA4は、酵素的水和によってロイコトリエンB4に転換されるか、また

1 በማበ

され、これが、連続的なタンパク分解開裂により、LT D4およびLTE4の形成に通じる (Samuelsson B. お よびC. D. Funk. のEnzymes Involved in the Biosynth esis of Leukotrienes B4. The Journal of Biochemis try, Vol. 264, No. 33, p. 19469-19472, 1989を参 照)。上述のロイコトリエン類は、種々の疾病の生理的 病状において重要な役割を演じる脂質物質である。

【0114】ロイコトリエン合成に通じる第一段階であ る5-リポキシゲナーゼの阻害は、これらの脂質の効果 の制御を目的とする療法を構成する。したがって、5-10 リポキシゲナーゼ阻害活性を有する化合物は、ロイコト リエンの役割が言及されている人の病気、特に皮膚病、 例えば湿疹および乾せんの治療に使用することができる (Lewis R. A. 、Austen K. F.およびR. J. Sobermanの Leukotrienes and Other Products of the 5-Lipoxygen ase Pathway. The New England Journal of Medicine, Vol. 323, No.10, p. 645-655, 1990 を参照)。

【0115】また、本発明は、活性成分として、式Iの 化合物または生理的に許容可能なその塩を、1種以上の 適切な医薬賦形剤、例えばグルコース、ラクトース、デ 20 ンプン、エチルセルロース、ステアリン酸マグネシウム またはココアバターと混合した状態またはそれと関連し た状態で含む医薬組成物に関する。

【0116】医薬組成物は一般に、用量単位形態で提供 される。これらは、体重1kgあたり活性成分0.001 或~25gの範囲の治療用量で静脈内投与することもで きるし、体重1kgあたり活性成分0.01 mg~100 mg の範囲の治療用量で経口投与することもできる。

[0117]

【実施例】以下の実施例によって本発明を説明する。融 30 m. p. (cap) 132~136℃ 点は、Koflerホットプレート(K)または毛管(c a p)を使用することによって測定した。

【0118】 実施例1

8-{2-(3-(キノル-2-イルメトキシ)フェニ ル〕エチル} - 3, 8 - ジアザー1 - オキサー2 - オキ ソスピロ〔4.5〕デカン

[0119]

【化53】

【0120】塩酸2-クロロメチルキノリン12.5g (0. 058mol)、3-ヒドロキシフェニルエタノール 9.8g、炭酸カリウム8g、水酸化ナトリウム8g、 塩化メチレン150mlおよび5gのAdogene 624 をフラ スコに入れた。室温で16時間攪拌した。混合物を水で 洗浄し、硫酸ナトリウム上で乾燥させ、乾固状態まで濃

22

ン/メタノール混合物(98/2)を溶離剤として用い てクロマトグラフィーに付した。2-〔3-(キノルー 2-イルメトキシ)フェニル]エタノール8.6gが得 られた。収率53%

【0121】2-(3-(キノル-2-イルメトキシ) フェニル〕エタノール8.6gを塩化メチレン200ml に溶解した。トリフェニルホスフィン9.8gを加え、 次いで、10℃で、塩化メチレン50mlに溶解した臭素 1. 9gを加えた。室温で16時間攪拌した。混合物を 乾固状態まで濃縮し、残渣をエーテル中に取った。この 混合物を10%炭酸ナトリウム溶液で洗浄し、硫酸ナト リウム上で乾燥させた。乾固状態まで濃縮した。残渣 を、シリカ450g上、塩化メチレンを溶離剤として用 いてクロマトグラフィーに付した。1-プロモー2-〔3-(キノル-2-イルメトキシ)フェニル〕エタン 7. 7gが得られた。収率72%

【0122】1-プロモー2-〔3-(キノルー2-イ ルメトキシ)フェニル]エタン2.4g、3,8-ジア ザー1ーオキサー2ーオキソースピロ〔4.5〕デカン 2.2g、ヨウ化カリウム0.4gおよびアセトニトリ ル100mlをフラスコに入れた。この混合物を還流状態 で16時間加熱した。乾固状態まで濃縮した。残渣を塩 化メチレン中に取った。混合物を10%炭酸ナトリウム 溶液で洗浄し、硫酸ナトリウム上で乾燥させた。乾固状 態まで濃縮し、残渣を、エタノールとエーテルとの混合 物から結晶化させた。8-{2-〔3-(キノル-2-イルメトキシ)フェニル]エチル}-3,8-ジアザー 1-オキサー2-オキソスピロ〔4.5〕デカン1.6 gが得られた。

収率54%

【0123】実施例2~4

実施例1に記載のようにして、以下の実施例の化合物を 製造した。

【0124】2) 8-{2-(4-(キノル-2-イル メトキシ)フェニル]エチル}-3,8-ジアザー1-オキサー2ーオキソスピロ〔4. 5〕デカン

m. p. $(cap) 186 \sim 189 \%$

【0125】3)8-{2-[4-[(1-メチル-2 40 -オキソー1H-キノルー6-イル)メトキシ〕フェニ ル〕エチル} - 3, 8 - ジアザー1 - オキサー2 - オキ ソスピロ〔4.5〕デカン

m. p. (cap) 228~230℃

【0126】4)8-{2-〔3-〔(1-メチル-2 -オキソー1H-キノルー6-イル)メトキシ〕フェニ ル〕エチル} - 3, 8 - ジアザー1 - オキサー2 - オキ ソスピロ〔4.5〕デカン

m. p. (cap) 160~162℃

【0127】実施例5

縮した。残渣を、シリカ1. 5リップギラル Prov 生化 Spatrue Mion, Pkt. C-gtjp://www.sughgue.comドロキシー2ー〔4ー(キノ

24

【0129】ステップA

m. p. (cap) 250℃

4-プロモアセチルフェノール43.5g(0.2mo 1)、3,8-ジアザー1-オキサー2-オキソスピロ 〔4. 5〕 デカン62. 4g(0. 4mol) およびメチル エチルケトン1,500mlをフラスコに入れた。この混 合物を還流状態で14時間加熱した。混合物を冷却し、 結晶を吸引ろ過し、10%炭酸ナトリウム溶液で洗浄 し、さらに水で洗浄した。67Pa下に50℃で乾燥させ た。8-{2-(4-ヒドロキシフェニル)-2-オキ ソエチル} - 3, 8 - ジアザー1 - オキサー2 - オキソ スピロ〔4.5〕デカン34.8gが得られた。

【0130】8-{2-(4-ヒドロキシフェニル)- 20 2-オキソエチル}-3,8-ジアザー1-オキサー2 -オキソスピロ〔4. 5〕デカン20g、N塩酸69m 1、メタノール100ml、水300mlおよび5%パラジ ウム担持炭素7gをParr水素化装置に導入した。7×1 05 Pa下に室温で水素化を実施した。触媒をろ別し、乾 固状態まで濃縮した。残渣を水中に取り、水酸化ナトリ ウムでアルカリ性にし、沈殿物を吸引ろ過し、水で洗浄 し、67Pa下に50℃で乾燥させた。(R, S) -8-**【2-ヒドロキシー2-(4-ヒドロキシフェニル)エ** チル 3, 8 - ジアザー1 - オキサー2 - オキソスピ 30 収率99% 口〔4.5〕デカン14.5gが得られた。

m. p. (cap) $213 \sim 214 \%$ 収率72%

【0131】ステップB

表題化合物の製造

 $(R, S) - 8 - \{2 - E \mid D + b - 2 - (4 - E \mid D)\}$ キシフェニル) エチル} -3, 8-ジアザ-1-オキサ -2-オキソスピロ〔4. 5〕デカン1. 47g、塩酸 2-クロロメチルキノリン1.1g、炭酸カリウム1. スコに入れた。室温で16時間攪拌したのち、混合物を 乾固状態まで濃縮した。残渣を10%炭酸ナトリウム溶 液中に取った。次いで、塩化メチレンを用いて抽出し、 抽出物を硫酸ナトリウム上で乾燥させ、乾固状態まで濃 縮した。残渣を、シリカ200g上、塩化メチレン/メ タノール混合物(95/5)を溶離剤として使用してク ロマトグラフィーに付した。残渣をエタノールから再結 晶させて、表題化合物1gを得た。

m. p. (cap) $150 \sim 155 \%$

【0132】 実施例6

 $(R, S) - 8 - \{2 - 7x = 10 - 2 - (4 - (+10))\}$ 10 -2-イルメトキシ)フェニル]エチル]-3,8-ジ アザー1ーオキサー2ーオキソスピロ〔4.5〕デカン [0133]

【化55]

$$CH_2-N$$

$$O$$

$$O$$

【0134】4-ヒドロキシベンゾフェノン60g (0. 3 mol)、塩化ペンジル42g、炭酸カリウム4 5. 6 g、ヨウ化カリウム 0. 5 g およびジメチルホル ムアミド1リットルをフラスコに入れた。室温で72時 間攪拌した。混合物をろ過し、30℃を超えない温度で 乾固状態まで濃縮した。残渣を塩化メチレン中に取り、 10%炭酸ナトリウム溶液で洗浄し、さらに塩化リチウ ム飽和溶液で洗浄した。混合物を硫酸ナトリウムで乾燥 させ、乾固状態まで濃縮した。4-ベンジルオキシベン プフェノン85gが得られた。

【0135】ペンタンで前洗浄しておいた60%水素化 ナトリウム4.8gを三つ口フラスコに入れた。ヨウ化 トリメチルスルホキソニウム26.4gを加え、ジメチ ルスルホキシド120回を室温で10分間にわたって加 えた。この混合物を30分間攪拌し、ジメチルスルホキ シド100回に溶解した4-ペンジルオキシベンゾフェ ノン28.8gを10分間にわたって加えた。この混合 物を50℃で3時間加熱した。水300mlを加え、エー テルで抽出した。エーテル相を硫酸ナトリウム上で乾燥 53gおよびジメチルホルムアミド50mlを三つ口フラ 40 させ、乾固状態まで濃縮した。残渣を塩化メチレン30 Oml中に取り、三フッ化ホウ素エーテレート6. 8mlを 加えた。この混合物を室温で一夜攪拌し、加水分解し た。有機相を水で洗浄し、硫酸ナトリウム上で乾燥させ た。乾固状態まで濃縮し、残渣を、シリカ530g上、 塩化メチレン/シクロヘキサン混合物(50/50)を 溶離剤として用いてクロマトグラフィーに付した。 **(R, S)-2-フェニル-2-(4-ペンジルオキシ** フェニル) アセトアルデヒド10.1gが得られた。

収率33%

Patent provided by Sughruegyion, Pは9-9-9ttp://www.psughgup.com2 - フェニルー2 - (4ーベ

ンジルオキシフェニル) アセトアルデヒド4.5g (0. 015mol)、3,8-ジアザー1-オキサー2-オキソスピロ〔4.5〕 デカン2.3 gおよび塩化メチ レン100mlを三つロフラスコに入れた。ナトリウムト リアセトキシボロヒドリド7.05gを室温で加えた。 この混合物を16時間攪拌し、10%炭酸ナトリウム溶 液で洗浄し、N塩酸100mlを加えた。この混合物を吸 引ろ過し、沈殿物を水で洗浄し、さらにエーテルで洗浄 した。(R, S) -8-[2-(4-ベンジルオキシフ ェニル) -2-フェニルエチル] -3, 8-ジアザー1 10 物)-オキサー2-オキソスピロ〔4.5〕デカン塩酸塩 6. 0 gが得られた。

【0137】(R, S)-8-[2-(4-ペンジルオ キシフェニル) -2-フェニルエチル] -3,8-ジア ザー1-オキサー2-オキソスピロ〔4.5〕デカン塩 酸塩4.0g、メタノール250mlおよび水酸化パラジ ウム担持炭素1gをParr水素化装置に導入した。4×1 05 Pa下に50℃で水素化を実施した。触媒をろ別し、 乾固状態まで濃縮した。残渣を67Pa下に20℃で乾燥 させた。 (R, S) - 8 - (2 - (4 - E) + E) 20 m. p. (cap) 110 C (分解)ニル) -2-フェニルエチル〕-3,8-ジアザー1-オキサー2-オキソスピロ〔4.5〕デカン塩酸塩4. 0gが得られた。

収率92%

【0138】(R, S) -8-[2-(4-ヒドロキシ フェニル) - 2 - フェニルエチル〕 - 3, 8 - ジアザー 1-オキサー2-オキソスピロ〔4.5〕デカン塩酸塩 4. 0g、塩酸2-クロロメチルキノリン2. 7g、炭 酸カリウム3. 45gおよびジメチルホルムアミド12 0 ml を三つロフラスコに入れた。室温で16時間攪拌し 30 m. p. (cap)110~112 $\mathbb C$ た。混合物を35℃未満で乾固状態まで濃縮した。残渣 を塩化メチレン中に取り込んだ。混合物を炭酸水素ナト リウム溶液で洗浄し、さらに塩化リチウム溶液で洗浄し た。硫酸ナトリウム上で乾燥させた。残渣を、シリカ4 00g上、塩化メチレン/メタノール混合物(97/ 3)を溶離剤として使用してクロマトグラフィーに付し た。

【0139】対象の画分を乾固状態まで濃縮した。残渣 - をエタノール中に取った。エタノール/塩酸を用いて混 合物をpH5に酸性化した。これを吸引ろ過し、エタノー 40 m. p. (cap)166~168 \mathbb{C} ルで洗浄し、6 7 Pa下に 4 0 ℃で乾燥させた。 (R, S) -8-{2-フェニル-2-〔4-(キノル-2-イルメトキシ)フェニル]エチル]-3,8-ジアザー 1-オキサー2-オキソスピロ〔4.5〕デカン一塩酸 **塩3.6gが得られた。**

収率59%

m. p. (cap) $242\sim244$ °C 【0140】実施例7~21

実施例6に記載のようにして、以下の実施例の化合物を 製造した。

26

【0141】7) (R, S) -8-{2-(4-(ナフ トー2ーイルメトキシ)フェニル]ー2ーフェニルエチ ル 3,8-ジアザー1-オキサー2-オキソスピロ 〔4. 5〕デカン

m. p. $(cap) 150 \sim 152 \%$

[0142]8) (R, S) $-8-\{2-(4-2)$ フェニル) -2- (4- (キノル-2-イルメトキシ) フェニル〕エチル 3,8-ジアザー1-オキサー2 -オキソスピロ〔4. 5〕デカン二塩酸塩(凍結乾燥

【0143】9) (R, S) -8-{2-フェニル-2 - 〔4-(5-フェニルピリド-2-イルメトキシ)フ ェニル〕エチル 3,8-ジアザー1-オキサー2-オキソスピロ〔4. 5〕デカン

m. p. (cap) 166~168℃

【0144】10) (R, S) -8-{2-フェニルー 2-〔4-(キノル-2-イルメトキシ)フェニル〕エ チル - 8 - アザー1, 4 - ジオキサスピロ〔4.5〕 デカン二塩酸塩

【0145】11) (R, S) -8-{2-フェニルー 2-〔4-(キノル-2-イルメトキシ)フェニル〕エ チル 3-3アザー3-オキサー2-オキソスピ 口〔4.5〕デカン

m. p. (cap) 160~162℃

【0146】12) (R, S) -3-(2-フェニルエ チル) -8-{2-フェニル-2-〔4-(キノル-2 ーイルメトキシ)フェニル]エチル}ー3,8ージアザ -1-オキサー2-オキソスピロ〔4.5〕デカン

【0147】13) (R, S), (R, S)-4-メチ ルー8-{2-フェニルー2-〔4-(キノルー2-イ ルメトキシ)フェニル]エチル}-3,8-ジアザー1 ーオキサー2ーオキソスピロ〔4.5〕デカン

m. p. (cap) 156~158℃

[0148]14 (R, S) $-8-\{2-(4-(6))\}$ -フルオロキノル-2-イルメトキシ)フェニル]-2 -フェニルエチル - 3, 8 - ジアザー1 - オキサー2 ーオキソスピロ〔4.5〕デカン

【0149】15) (R, S) -3-〔2-(ジメチル アミノ) エチル〕 -8- {2-フェニル-2-〔4-**(キノルー2-イルメトキシ)フェニル〕エチル}-**3,8-ジアザー1-オキサー2-オキソスピロ〔4. 5〕デカン三塩酸塩

m. p. (cap) 175℃ (分解)

【0150】16) (R, S) -3-メチル-8-{2 ーフェニルー2ー(4-(キノルー2-イルメトキシ) フェニル〕エチル}ー3,8ージアザー1ーオキサー2

Patent provided by Sughrue Mion, P身子为ttp: 他nw sughrus 50 分 力 ン

m. p. $(cap) 120 \sim 122 \%$

【0151】17)(R, S) -3-エチル-8-{2 -フェニル-2-[4-(キノル-2-イルメトキシ) フェニル〕エチル}-3,8-ジアザ-1-オキサ-2 -オキソスピロ〔4.5〕デカン

m. p. (cap) 124~126℃

【0152】18) (R, S) -8-{2-フェニルー2-[4-(キノルー2-イルメトキシ) フェニル〕エチル}-2,8-ジアザー1,3-ジオキソスピロ[4.5] デカン

m. p. (cap) 114~116℃

【0153】19) (R, S) -8-{2-フェニルー2-[4-(キノル-2-イルメトキシ) フェニル〕エチル}-3,8-ジアザ-1-オキサ-2-チオキソスピロ[4.5] デカン

m. p. (cap) 198~200℃

【0154】20)(R, S) -2-フェニルエチルー8-{2-フェニルー2-[4-(キノルー2-イルメトキシ)フェニル】エチル}-2,8-ジアザー1,3-ジオキソスピロ[4.5] デカン

m. p. (cap) 123~125℃

【0155】21) (R, S) -2-メチル-8-{2 -フェニル-2-〔4-(キノル-2-イルメトキシ) フェニル〕エチル} -2, 8-ジアザ-1, 3-ジオキ ソスピロ〔4.5〕デカン

m. p. $(cap) 150 \sim 152 \%$

【0156】 実施例22

(R, S) -8-{(4-クロロフェニル) - [4-(キノル-2-イルメトキシ) フェニル] メチル} 3,8-ジアザー1-オキサー2-オキソスピロ[4.5] デカン二塩酸塩

[0157]

【化56】

【0158】4-クロロ-4′-ベンジルオキシベンゾフェノン32gおよびテトラヒドロフラン350mlを三つロフラスコに入れた。この混合物を5℃に冷却し、水20mlに溶解した水素化ホウ素ナトリウム7.6gを加えた。20℃で16時間攪拌した。混合物を乾固状態まで濃縮した。残渣を塩化メチレン中に取り、炭酸水素ナトリウム溶液で洗浄し、硫酸ナトリウム上で乾燥させた。乾固状態まで濃縮すると、(R,S)-(4-ベンジルオキシ)-(4-クロロフェニル)メタノール32gが得られた。 Patent provided by Sught

28

収率100%

【0159】(R, S) - (4-ベンジルオキシ) - (4-クロロフェニル) メタノール11g(0.034 mol) および塩化チオニル200mlを三つロフラスコに入れた。この混合物を50℃で1時間加熱した。乾固状態まで濃縮した。トルエンを加え、混合物を再度濃縮して過剰の塩化チオニルを除いた。3,8-ジアザー1-オキサー2-オキソスピロ〔4.5〕デカン11.7g およびトルエン150mlを残渣に加えた。還流状態で16時間攪拌した。混合物を乾固状態まで濃縮した。残渣を塩化メチレン中に取り、炭酸水素ナトリウム溶液で洗浄した。混合物を硫酸ナトリウム上で乾燥させ、乾固状態まで濃縮した。(R, S) -8-〔(4-クロロフェニル) - (4-ベンジルオキシフェニル) メチル) -3,8-ジアザー1-オキサー2-オキソスピロ〔4.5〕デカン12gが得られた。

収率75%

[0160] (R, S) -8-[(4-2)ル) - (4-ベンジルオキシフェニル) メチル〕 - 3, 20 8-ジアザー1-オキサー2-オキソスピロ〔4.5〕 デカン12g、塩化メチレン100mlおよびN-エチル モルホリン8.7gを三つ口フラスコに入れた。この混 合物を5℃に冷却し、1N塩化メチレン中の三臭化ホウ 素55mlを加えた。この混合物を室温で5時間攪拌し、 塩化メチレン中の三臭化ホウ素55回をさらに加えた。 室温で24時間攪拌した。混合物を5℃に冷却し、pHが アルカリ性になるまで炭酸水素ナトリウム溶液で加水分 解した。有機相を硫酸ナトリウム上で乾燥させ、乾固状 態まで濃縮した。残渣を、シリカ760g上、塩化メチ 30 レン/メタノール混合物(95/5)を溶離剤として使 用してクロマトグラフィーに付した。(R,S)-8-〔4-クロロフェニルー(4-ヒドロキシフェニル)メ チル) -3, 8-ジアザ-1-オキサ-2-オキソスピ 口〔4. 5〕 デカン3. 5 gが得られた。

収率34%

【0161】(R, S) -8-〔4-クロロフェニルー(4-ヒドロキシフェニル)メチル〕-3,8-ジアザー1-オキサー2-オキソスピロ〔4.5〕デカン3.5g、炭酸カリウム3g、ヨウ化カリウム0.2g、塩砂ではカリウム0.2g、塩かんアミド120mlを三つロフラスコに入れた。60℃で16時間攪拌した。混合物を乾固状態まで濃縮した。残渣を塩化メチレン中に取り、10%炭酸ナトリウム溶液で洗浄し、さらに塩化リチウム飽和溶液で洗浄した。有機相を硫酸ナトリウム上で乾燥させた。残渣を、シリカ760g上、塩化メチレン/メタノール混合物(97/3)を溶離剤として使用してクロマトグラフィーに付した。対象の画分を乾固状態まで濃縮した。エタノール性塩化水素を残渣に加えた。結晶が出現し、これを吸引

Patent provided by Sughrueがion お過じ、http://www.puetterprom 67Pa下に40℃で乾燥さ

せた。(R, S) - 8 - { (4 - クロロフェニル) -〔4-(キノル-2-イルメトキシ)フェニル〕メチ ル} - 3, 8-ジアザー1-オキサー2-オキソスピロ [4.5] デカン二塩酸塩4.8gが得られた。

m. p. $(cap) 214 \sim 216 \%$ 収率84%

【0162】 実施例23~27

実施例22に記載のようにして、以下の実施例の化合物 を製造した。

-2-イルメトキシ)フェニル]フェニルメチル]-3,8-ジアザー1-オキサー2-オキソスピロ〔4. 5〕デカン

m. p. (cap) 126~128℃

 $[0164]24)(R, S)-8-{7}=-10-[4]$ - (キノルー2-イルメトキシ)フェニル)メチル}-3,8-ジアザー1-オキサー2-オキソスピロ〔4. 5〕 デカン

m. p. (cap) 184~186℃

[0165]25) (R, S) $-8-\{[4-(1-x)20]$ チルー2-オキソー1H-キノルー6-イルメトキシ) フェニル〕フェニルメチル - 3,8-ジアザー1-オ キサー2-オキソスピロ〔4.5〕デカン

m. p. $(cap) 162 \sim 164 \%$

【0166】26) (R, S) -8-{フェニルー [4] - (5-フェニルピリド-2-イルメトキシ)フェニ ル〕メチル - 3, 8 - ジアザー1 - オキサー2 - オキ ソスピロ〔4.5〕デカン

m. p. $(cap) 190 \sim 192 \%$

- (6-フルオロキノル-2-イルメトキシ)フェニ ル〕メチル - 3, 8 - ジアザー1 - オキサー2 - オキ ソスピロ〔4.5〕デカン

m. p. $(cap) 200 \sim 202 \%$

【0168】実施例28

8-{2-オキソー2-〔4-(キノルー2-イルメト キシ)フェニル〕エチル}-3,8-ジアザー1-オキ サー2ーオキソスピロ〔4. 5〕デカン

. [0169]

【化57】

【0170】8-〔2-(4-ヒドロキシフェニル)-2-オキソ〕エチル〕-3,8-ジアザ-1-オキサー 2-オキソスピロ〔4.5〕デカン2.9g、塩酸2-クロロメチルキノリン2. 14g、炭酸カリウム3g、 ヨウ化カリウム 0. 1 gおよびジメチルホルムアミド1

混合物を加熱なしで乾固状態まで濃縮した。残渣を塩化 メチレン中に取った。混合物を10%炭酸水素ナトリウ ム溶液で洗浄し、さらに塩化リチウム飽和溶液で洗浄し た。これを硫酸ナトリウム上で乾燥させ、乾固状態まで 濃縮した。残渣を、シリカ350g上、塩化メチレン/ メタノール混合物(97/3)を溶離剤として使用して クロマトグラフィーに付した。対象の画分を乾固状態ま で濃縮し、エタノール中で混練した。吸引ろ過し、結晶 を乾燥させた。8-{2-オキソー2-〔4-(キノル 【0163】23) (R, S) -8-{[4-(ナフト 10 -2-イルメトキシ)フェニル] エチル} -3, 8-ジ アザー1ーオキサー2ーオキソスピロ〔4. 5〕デカン 1. 5 gが得られた。

30

m. p. (cap) 166~170℃ 収率35%

【0171】実施例29

8-{[4-(キノル-2-イルメトキシ)フェニル] アセチル 3,8-ジアザ-1-オキサ-2-オキソ スピロ〔4.5〕デカン

[0172]

【化58】

【0173】4-ペンジルオキシフェニル酢酸4.9g (0.02mol)、3,8-ジアザ-1-オキサ-2-オ キソスピロ〔4. 5〕 デカン3. 2g、N-エチルモル ホリン12. 7mlおよびジメチルホルムアミド100ml 【0167】27) (R, S) -8-{フェニル-〔4 30 を三つロフラスコに入れた。この混合物を5℃に冷却し た。塩化メチレン中の50%1-プロパンホスホン酸環 式無水物 (LANCASTER Ref.:11911) 13. 6mlを加え た。混合物を5℃で2時間攪拌し、さらに室温で16時 間攪拌した。水を加え、混合物を塩化メチレンで抽出 し、10%炭酸水素ナトリウム溶液で洗浄し、さらに塩 化リチウム飽和溶液で洗浄した。混合物を硫酸ナトリウ ム上で乾燥させ、乾固状態まで濃縮した。8-〔(4-ペンジルオキシフェニル)アセチル]-3,8-ジアザ -1-オキサー2-オキソスピロ〔4.5〕デカン7.

40 8gが得られた。

収率100%

【0174】8-〔(4-ペンジルオキシフェニル)ア セチル〕-3,8-ジアザ-1-オキサ-2-オキソス ピロ〔4. 5〕 デカン7. 8 g を、エタノール200ml 中、水酸化パラジウム担持炭素1.5gの存在におい て、圧力5×105Pa下に50℃で水素化した。触媒を ろ別し、乾固状態まで濃縮した。残渣をエタノール15 0 mlから再結晶させた。8-〔(4-ヒドロキシフェニ ル) アセチル〕 -3,8-ジアザ-1-オキサ-2-オ 00回をフラスコに入れた。室温で整理時間攪拌を知ghrueshion平以免地由://www.stghrufspop3.0gが得られた。

収率50%

【0175】8-〔(4-ヒドロキシフェニル)アセチ ル〕-3,8-ジアザ-1-オキサ-2-オキソスピロ 〔4.5〕デカン2.7g(0.0093mol)、塩酸2 -クロロメチルキノリン2.2g、炭酸カリウム2.8 g、ヨウ化カリウム 0. 1 gおよびジメチルホルムアミ ド100回を三つロフラスコに入れた。40℃で16時 間攪拌した。混合物を乾固状態まで濃縮した。残渣を塩 化メチレン中に取った。混合物を10%炭酸水素ナトリ ウム溶液で洗浄し、さらに塩化リチウム飽和溶液で洗浄 10 した。これを硫酸ナトリウム上で乾燥させ、乾固状態ま で濃縮した。残渣を、シリカ480g上、塩化メチレン /メタノール混合物(97/3)を溶離剤として使用し てクロマトグラフィーに付した。対象の画分を乾固状態 まで濃縮し、残渣をエタノール中で混練した。吸引ろ過 し、結晶を乾燥させた。8-{〔4-(キノリン-2-イルメトキシ)フェニル)アセチル}-3,8-シアザ -1-オキサ-2-オキソスピロ〔4.5〕デカン3. 0gが得られた。

m. p. $(cap) 182 \sim 184 \%$ 収率75%

【0176】実施例30

実施例20に記載のようにして、以下の化合物を製造し た。

【0177】8-〔4-(キノル-2-イルメトキシ) ベンゾイル〕 - 3, 8 - ジアザー1 - オキサー2 - オキ ソスピロ〔4.5〕デカン

m. p. (cap) 188~190℃

【0178】実施例31

(R, S) -8-[2-(4-ベンジルオキシフェニ 30 収率66% (1) (1) (2) (3)オキサー2-オキソスピロ〔4.5〕デカン塩酸塩 [0179]

【化59】

【0180】液体アンモニア200mlおよびナトリウム 0.9gを三つロフラスコに入れた。塩化鉄 (III)の結 晶を加え、青色が消えるまで混合物を攪拌した。エーテ ル50mlに溶解した塩化ベンジル5gを加えた。アンモ ニアが完全に留去するまでこの混合物を24時間攪拌し た。残渣をエーテル中に取り、水で洗浄し、硫酸ナトリ ウム上で乾燥させた。乾固状態まで濃縮し、残渣を、シ リカ480g上、塩化メチレン/シクロヘキサン混合物 (50/50)を溶離剤として用いてクロマトグラフィ

ル) -3-フェニルプロピオネート9.8gが得られ た。

32

収率63%

【0181】エチル2-(4-ベンジルオキシフェニ ル) -3-フェニルプロピオネート9.5g(0.02 6 mol)、トルエン4 0 ml および塩化メチレン3 0 ml を三 つ口フラスコに入れた。この混合物を−70℃に冷却し た。トルエン中 1 M ジイソプチルアルミニウムヒドリド 44mlを15分間にわたって加えた。この混合物をその 温度で1時間攪拌した。メタノール30mおよび水60 回を一70℃で加えた。アルミナをろ別し、水相を塩化 メチレンで抽出した。合わせた有機相を硫酸ナトリウム 上で乾燥させ、乾固状態まで濃縮した。2-ベンジルオ キシフェニルー3-フェニルプロピオンアルデヒド8. 2gが得られた。

収率100%

【0182】2-ベンジルオキシフェニルー3-フェニ ルプロピオンアルデヒド8.0g、3,8-ジアザー1 -オキサ-2-オキソスピロ〔4.5〕デカン4g、ナ 20 トリウムトリアセトキシボロヒドリド12gおよび塩化 メチレン300mlを三つ口フラスコに入れた。室温で1 6時間攪拌した。混合物を炭酸水素ナトリウム飽和溶液 で洗浄し、硫酸ナトリウム上で乾燥させた。過剰のN塩 酸の存在において有機相を攪拌した。混合物を吸引ろ過 し、エタノールで洗浄した。(R, S) -8-〔2-(4-ペンジルオキシフェニル) -3-フェニルプロピ ル〕-3,8-ジアザ-1-オキサ-2-オキソスピロ 〔4.5〕デカン塩酸塩8gが得られた。

m. p. $(cap) 234 \sim 236 \%$

【0183】実施例32

 $(R, S) - 8 - \{3 - 7x - 2 - (4 - (+7))\}$ -2-イルメトキシ)フェニル)プロピル}-3,8-ジアザー1ーオキサー2ーオキソスピロ〔4. 5〕デカ ン

[0184] 【化60】

$$\begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \end{array}$$

【0185】(R, S)-8-[2-(4-ペンジルオ キシフェニル) -3-フェニルプロピル) -3,8-ジ アザー1-オキサー2-オキソスピロ〔4.5〕デカン 塩酸塩(実施例22を参照)7gを、メタノール400 ml中、水酸化パラジウム担持炭素 1.5 gの存在におい て、5×10⁵Pa 下に45℃で水素化した。混合物をろ ーに付した。エチル2-(4-ペ Paten)Lope wheel by 全ughrue Mion 過して 戦固状態は地震縮凹た。(R, S)-8-[2-

1005

40

(4-ヒドロキシフェニル) -3-フェニルプロピル]
 -3,8-ジアザ-1-オキサ-2-オキソスピロ
 [4.5] デカン塩酸塩 6.1 gが得られた。収率100%

【0186】(R, S)-8-[2-(4-ヒドロキシ フェニル) -3-フェニルプロピル) -3, 8-ジアザ -1-オキサ-2-オキソスピロ〔4.5〕デカン塩酸 塩3.2g(0.008mol)、塩酸2-クロロメチルキ ノリン1.8g、炭酸カリウム3.7g、ヨウ化カリウ ム0.25 gおよびジメチルホルムアミド100 mlを三 10 つ口フラスコに入れた。60℃で16時間攪拌した。混 合物を乾固状態まで濃縮した。残渣を塩化メチレン中に 取り、10%炭酸水素ナトリウム溶液で洗浄し、さらに 塩化リチウム飽和溶液で洗浄した。混合物を硫酸ナトリ ウム上で乾燥させ、乾固状態まで濃縮した。残渣を、シ リカ750g上、塩化メチレン/メタノール混合物(9 7/3)を溶離剤として使用してクロマトグラフィーに 付した。(R, S) -8-{3-フェニル-2-〔4-(キノル-2-イルメトキシ)フェニル)プロピル}-3,8-ジアザー1-オキサー2-オキソスピロ〔4. 5〕デカン2.5gが得られた。

m. p. (cap) 154~156℃ 収率69%

【0187】 実施例33~42

実施例32に記載のようにして、以下の化合物を製造した。

【0188】33) (R, S) -8-{4-フェニルー2-〔4-(キノルー2-イルメトキシ) フェニル〕プチル}-3,8-ジアザー1-オキサー2-オキソスピロ〔4.5〕デカン

m. p. $(cap) 72 \sim 74 \%$

【0189】34) (R, S) -8-{3-(4-クロロフェニル) -2-[4-(キノル-2-イルメトキシ) フェニル〕プロピル} -3, 8-ジアザー1-オキサー2-オキソスピロ[4.5] デカン塩酸塩

m. p. $(cap) 176 \sim 180 \%$

【0190】35) (R, S) -8-{3-(4-クロロフェニル) -2-〔4-(5-フェニルピリド-2-イルメトキシ) フェニル〕プロピル} -3, 8-ジアザー1-オキサー2-オキソスピロ〔4.5〕デカン

m. p. $(cap) 172 \sim 174 \%$

【0191】36) (R, S) -8-{2-シクロペンチル-2-〔4-(キノル-2-イルメトキシ) フェニル〕エチル} -3, 8-ジアザ-1-オキサ-2-オキソスピロ〔4.5〕デカン塩酸塩

m. p. $(cap) 240 \sim 242 \%$

【0192】37)(R, S) $-8-\{3-(4-2)$ 使用してクロマトグラフィーに付した。対象の画分を乾ロフェニル)-2-[4-(6-7)(4-2)] 固状態まで濃縮し、残渣をエタノール中に溶解した。れイルメトキシ)フェニル〕プロピル-3, 8-3 ずかに過剰のN塩酸を加えた。結晶化が見られた。結晶-1-3+サー2-3+ソスピロ [Patents provite by Sughrue Wionを映引を通信をいる。 (R,

m. p. (cap) 174~176℃

【0193】38) (R, S) -8-{4-(4-クロロフェニル) -2- [4-(6-フルオロキノル-2-イルメトキシ) フェニル] プチル} -3, 8-ジアザー1-オキサー2-オキソスピロ[4.5] デカン

34

m. p. (cap) $173 \sim 175 \%$

【0194】39)(R, S) -8-{4-(4-クロロフェニル) -2-[4-(キノル-2-イルメトキシ) フェニル〕プチル} -3, 8-ジアザー1-オキサー2-オキソスピロ〔4.5〕デカン

m. p. (cap) 175~177℃

【0195】40) (R, S) -8-{3-フェニルー2-〔4-(キノル-2-イルメトキシ) フェニル〕プロピル}-3,8-ジアザ-1-オキサ-2-チオキソスピロ〔4.5〕デカン

m. p. (cap) 180~185℃

【0196】41) (R, S) -8-{3-フェニルー2-[4-(キノル-2-イルメトキシ) フェニル) プロピル} -2, 8-ジアザ-3-オキソスピロ〔4.20 5〕デカン

m. p. (cap) 154~156℃

【0197】42)(R, S) -2-フェニルエチル-8-{3-フェニル-2-[4-(キノル-2-イルメトキシ)フェニル]プロピル}-2,8-ジアザ-1,3-ジオキソスピロ[4.5]デカン

m. p. $(cap) 134 \sim 136 \%$

【0198】 実施例43

(R, S) -8- {シクロペンチル- [4-(キノル-2-イルメトキシ) フェニル] アセチル} -3, 8-ジ 30 アザー1-オキサー2-オキソスピロ[4.5] デカン 塩酸塩

【0199】〔4-(キノル-2-イルメトキシ)フェ ニル〕シクロペンチル酢酸(欧州特許明細書03445 19A1号を参照)3.6g(0.01mol)、3,8-ジアザー1ーオキサー2ーオキソスピロ〔4.5〕デカ ン1. 6g、N-エチルモルホリン6. 4mlおよびジメ チルホルムアミド50mlを三つ口フラスコに入れた。こ **の混合物を5℃に冷却し、塩化メチレン中の50%1**-プロパンホスホン酸環式無水物(LANCASTER Ref.:1191 40 1) 6.8 mlを加えた。5℃で2時間攪拌し、さらに室 温で48時間攪拌した。混合物を乾固状態まで濃縮し、 残渣を塩化メチレン中に取った。混合物を炭酸水素ナト リウム飽和溶液で洗浄し、さらに塩化リチウム飽和溶液 で洗浄した。これを硫酸ナトリウム上で乾燥させ、乾固 状態まで濃縮した。残渣を、シリカ240g上、塩化メ チレン/メタノール混合物(97/3)を溶離剤として 使用してクロマトグラフィーに付した。対象の画分を乾 固状態まで濃縮し、残渣をエタノール中に溶解した。わ ずかに過剰のN塩酸を加えた。結晶化が見られた。結晶

m. p. (cap) 200~204℃ 収率60%

【0200】実施例44

薬理的研究

1. 方法

1. 1 インビトロでの5-リポキシゲナーゼ阻害活性の測定(Goldyne M. E., Burrish G. F., Poubelle P. a nd Borgeat P., Arachidonic Acid Metabolismamong hu man mononuclear leukocytes. The Journal of Biological Chemistry. Vol. 259, N 4, p. 8815-8819, 1984およびNew Chang C. and Gin Wensu. Stimulation of 5-Lipoxygenase Activity in Polymorphonuclear Leukocytes of Rats by Caseinate Treatment. Biochemical Pharmacology. Vol. 36, N 8, p. 3033-3036, 1987 を参照)

【0201】ラットの腹腔内白血球において5-リポキ 20シゲナーゼ阻害活性を測定した。12%ナトリウムカゼイネートを体重200~250gの雄のOFAラット(IFFA CREDO)に腹腔内注射することにより、白血球増加症を誘発させた。18時間後、腹腔内を洗浄することによって血球を収集した。血球数を2×10⁶/mlに調節した。血球懸濁液を、Ca²+5×10⁻⁴MおよびMg²+2×10⁻³Mならびに種々の濃度の試験生成物の存在において、37℃で10分間インキュベートした。次に、10⁻⁶Mの濃度のカルシウムイオノフォアA23187で血球を37℃で5分間刺激した。試験化 30合物の溶媒(2%DMSO)で血球をインキュベートすることにより、対照実験を実施した。

【0202】+4℃で反応を中止し、遠心分離したのち、上清中の2×106 個の血球中のLTB4 (ロイコトリエンB4) の量 (ng) をEIA法 (Stallergenes France)によって測定した。

【0203】阻害率を次のように計算した。

阻害率%={LTB4のng(対照溶剤中)-LTB4のng(一定濃度の試験化合物の存在下)/LTB4のng(対照溶剤中)}×100

36

【0204】1.2 エクスピボでの5-リポキシゲナーゼ阻害活性の測定(Brideau C., Chan C., Charleson S., Denis D. らの Pharmacology of MK-0591 (3-〔1-(4-chlorobenzyl)-3-(t-butyl-thio)-5(quinolin-2-yl-methoxy)-indol-2-yl 〕-2,2-dimethyl propanoic aci d), a Potent, Orally Active Leukotriene Biosynthes is Inhibitor. Can. J. Physiol. Pharmacol. Vol. 70, p. 799-807, 1992を参照)

【0205】化合物の経口投与の1時間後に、カルシウムイオノフォアによりインピトロで刺激したラット全血中のロイコトリエン産生を研究することにより、エクスピボでのロイコトリエン生合成阻害率を測定した。

【0206】種々の試験化合物をヒドロキシエチルセルロース(0.5%HEC)に懸濁した状態で 60μ mol/kgの用量で投与した。異なる実験動物 8 匹のグループにおいて各化合物を研究した。対照グループには0.5%HECのみを与えた。各ラット(雄のSprague Dawleyラット、体重 $150\sim200$ g、IFFA CREDO)から血液を心臓内採取したのち、 5×10^{-5} M の濃度のカルシウムイオノフォアA23187を用いて、ヘパリン処理した血液1 π lを37℃で10分間インキュベートした。次に、血液をただちに遠心分離し、血漿 100μ lをメタノール 400μ l中に抽出した。遠心分離ののち、 N_2 下に上清を乾固状態まで蒸発させ、乾燥残渣を緩衝溶液中に取り、LTB4をEIA法(Stallergenes France)によって検定した。

【0207】阻害率は次のように表す。

【0208】阻害率%= [{血液1ml (対照群) 中のLTB4のng-血液1ml (処置群) 中のLTB4のng} / 血液1ml (対照群) 中のLTB4のng] ×100

【0209】2. 結果

結果を以下の表に示す。

[0210]

【表2】

38

表1 インビトロでのラット腹腔内PMNによるLTB4及びPGE2合成の阻害

	LTB4						PGE2				
実施例	מ	阻害率				[C50	n	KH sec rez		ICS0	
4 5		10-8 M	4.10 ⁻⁸ M	10-7 M	10-6 M	10 ⁻⁵ M			10-5 M	10 ⁻⁴ M	
				<u></u>			2.10 ⁻⁵ M				
2					90 %		6.10 ⁻⁷ M	1		23 %	> 10 ⁻⁴ M
3							> 10 ⁻⁴ M				
4							>1.6.10 ⁻⁶ M				
5	·	:		15 %	95 %		3.10 ⁻⁷ M	ī			> 10 ⁻⁴ M
6	3	21 %	60 %	93 %	100 %		3.1.10 ⁻⁸ M	1	3 %	88 %	10-5 M<<10-41
7	t			36 %			> 10 ⁻⁶ M				
8	3	22 %	85 %	100 %	100 %		1.7.10 ⁻⁸ M	ı	32 %	72 %	10 ⁻⁵ M<<10 ⁻⁴ M
9	1						>10 ⁷ M				
10	1			28 %		92 %	>10 ⁻⁷ M				
11	i			38 %		76 %	>10 ⁻⁷ M				
12	1			53 %		98 %	10-7 M	1	92 %	86 %	<10 ⁻⁵ M
13	1			21 %		91%	>10 ⁻⁷ M				
22	3	18 %	76 %	97 %	100 %		2.10 ⁻⁸ M	1	6%	4%	>10 ⁻⁴ M
23	1			9%			> 10-6 M				
24	ı		56 %	100 %			3.6.10 ⁻⁸ M	1	19 %	44 %	>10 ⁻⁴ M
25				8 %	7%		>1.6.10 ⁻⁶ M				
26	1						>10 ⁻⁷ M				
28	1				37 %		>10 ⁻⁶ M			_	
29	1			30 %	18%		>10 ⁻⁶ M				
30	1				14 %		>10-6 M				
31					16%		> 10 ⁻⁶ M				
32	3		24 %	78 %	100 %		6.2.10 ⁻⁸ M	1		92 %	10-5 M<<10-4N
3	2	6 %	54 %	86 %			4.9.10 ⁻⁸ M	1	7 %		10 ⁻⁵ M<<10 ⁻⁴ M
4 :	2	12 %	56 %	72 %	100 %		3.9.10 ⁻⁸ M	1	2 %		>10 ⁻⁴ M
5	1						>10-6 M				
6							>10 ⁻⁷ M				
3				8%			>10 ⁻⁷ M	1			

試験条件:

カルシウムイオノフォア (A23187) 1 D - *M によりインピトロで5分間刺激した

ラットの腹腔内PMNによるアラキドン酸代謝産物を測定

イオノフォア刺激の10分前に、試験化合物と細胞をインキュペートした。

EIAによるLTB4の分析

参考化合物:

同様の条件下で、フェンスピリドすなわち8-(2-フェニルエチル)

-3,8-ジアザー1-オキサー2-オキソスピロ [4,5] デカンは

10⁻⁴H 用量で不活性であった。

[0211]

【表3】

表2 エクスピポでのラット全血中のLTB4合成の阻害 (1 h)

試験化合物 (60 µ mol/kg経口)	阻害率
6	64 %
8	46 %
22	17 %
24	41 %
32	55 %
33	48 %
34	58 %

試験条件:

全コントロール群の平均数:31 血液採取の1時間前に化合物を経口投与(8匹) カルシウムイオノフォアA231875×10⁻⁶M によりインビト ロで10分間刺激したラット全血 EIAによるLTB4の分析

フロントページの続き

(72)発明者 ジルベール・ルグニエール
フランス国、92290 シャトネ・マラブリ、
アヴニュ・デュ・プレシ、27 ドゥミュー
ル・ドゥ・プレシ、バ・デ

(72)発明者 エマニュエル・カネフランス国、75005 パリ、リュ・デ・アレーヌ、3

(72)発明者 ミッシェル・ロンシャン フランス国、94150 シェヴィリ・ラリュ、 リュ・アッシュ・クレット・クロ・デリッ シュプール、80